

[한국발명진흥회 주관 - 글로벌IP 전략인재 양성과정]

“일본 특허·상표 출원전략 및 특허소송”

특강 세미나

일본 현지 IP 전문가 직강을 통한
일본 IP 시장 완전 정복!!

실무경험이 풍부한 일본 현지 IP 전문가 직강을 통해,
일본 특허와 상표에 관한 최신 정보와 심도 있는 이해 가능!
많은 참여 바랍니다. (선착순 80명 마감)

○ 프로그램 개요

- ▶ 일 시 : 11월 21일(월) ~ 11월 22일(화) (2일과정)
- ▶ 장 소 : 한국지식재산센터 19층 국제회의실
- ▶ 교육 대상
 - 기업 또는 특허법률사무소의 특허업무 종사자
 - 일본 특허 출원 및 소송, 상표법에 관심 있는 분 누구나
- ▶ 교육 인원 : 80명 (선착순 마감)
- ▶ 교육비 : 15만원

※ 조기신청자(11월 11일까지 등록자), 한국발명진흥회 회원사, 한국지식재산협의회(KINPA) 회원사, 동일기관(기업) 3인 이상 등록 시 10%할인

※ 중소(중견)기업의 경우 교육비의 **80%지원 (*30,000원만 선납부)**

※ 1일차 중식 지원 포함

○ 프로그램 특징

- 세계적으로 특허출원 및 소송분야에서 최상위 랭크되어 있는 특허전문 로펌인 Finnegan & Henderson의 파트너 변호사와 Ohno & Partners 로펌에 소속된 파트너 변호사 초청강의
- 실무경험이 풍부한 일본 현지 IP 전문가 직강으로, 일본 특허·상표 출원절차 및 특허소송에 관하여 최신 정보와 심도 있는 이해 제공
- ※ 강의는 영어로 진행되며, 한국어 통역 제공

○ 프로그램 일정

▶ 1일차 : 11월 21일(월) 09:00~16:30

시 간	교 육 내 용	비고	강 사 진
	참가 등록(09:00-09:30)		
09:30-10:30	강의 (Trademarks in Japan - Recent Developments)	60'	Seiji Ohno
10:30-10:50	- Break -	20'	
10:50-11:50	강의 (Fundamentals of Japanese Patent Prosecution Practice)	60'	Naoki Yoshida
11:50-12:00	Q&A	10'	
12:00-13:15	- Lunch -	75'	
13:15-14:30	강의 (Patent Litigation in Japan I)	75'	Seiji Ohno
14:30-14:50	- Break -	20'	
14:50-16:10	강의 (Patent Litigation in Japan II)	80'	Seiji Ohno
16:10-16:30	Q&A	20'	

▶ 2일차 : 11월 22일(화) 09:00~12:00

시 간	교 육 내 용	비고	강 사 진
	참가 등록(09:00-09:30)		
09:30-10:30	강의 (Japanese Patent Law - Recent Developments)	60'	Naoki Yoshida
10:30-10:50	- Break -	20'	
10:50-11:50	강의 (License Practice in Japan)	60'	Seiji Ohno
11:50-12:00	Q&A	10'	

※ 한국어 통역 제공

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

○ 강사진

| Naoki Yoshida



- ▶ Finnegan & Henderson 파트너 변호사
- ▶ 주요약력
 - 現 미국 특허법 강사 (대학교, 라이선싱 임원 학회, 일본 특허 변호사 협회, AIPPI 등)
 - 前 세계 최고의 특허 및 기술 라이선스 변호사 250인에 선정 (IAM Magazine, 2010)
 - 前 IP법률 분야 리더로 선정 (Chambers Asia: Asia's Leading Lawyers for Business, 2010)
- ▶ 최종학력 : 미국 시라큐스대학교 법학박사
- ▶ 전문분야 : IP 소송, 특허거래 및 전략 상담, 특허 출원절차, 특허 재심사
(대체에너지, 화학, 전기 및 컴퓨터기술, 산업 제조)

| Seiji Ohno



- ▶ Ohno & Partners 파트너 변호사
- ▶ 주요약력
 - 前 동경대학교 대학원 및 치바 대학 외래 교수
 - 前 Finnegan, Fenwick&West, Yuasa and Hara 근무
 - 前 5년 연속 일본 최고의 특허변호사로 선정(Law Business Research Ltd., 2005-2010)
- ▶ 최종학력 : 조지워싱턴 대학 로스쿨 법학박사
- ▶ 전문분야 : IP 소송, 라이선싱 및 Opinion Works



○ 신청방법 및 문의처

- ▶ 신청기간 : 2011. 10. 20(목) ~ 11. 18(금) 18:00까지
- ▶ 신청방법 : 이메일(pid@kipa.org) 및 팩스(02-3459-2859)접수
* 신청 후 확인 전화 주시면, 더욱 빠르게 접수여부를 확인하실 수 있습니다.
- ▶ 문의처 : 한국발명진흥회 산업인력양성팀 (02-3459-2852,2806)
※ 교육관련 문의사항이 있으시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.
성심성의껏 안내해 드리겠습니다.

○ 오시는 길



- ▶ 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 131 (역삼동 647-9) 한국지식재산센터 19층
- ▶ 전화 : (02) 3459 - 2852, 2806
- ▶ 지하철 : 2호선 역삼역 하차 (4번 출구, 직진 200m)
2호선 강남역 하차 (8번 출구, 직진 300m)
- ※ 차량이용시 무료 주차 가능하나, 출퇴근 시간대에 매우 혼잡하오니 대중교통 이용을 권장해 드립니다.

